1 of 9 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1986, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

61063845

April 2, 1986

ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

INVENTOR: MIKI AKIRA

APPL-NO: 59184536

FILED-DATE: September 5, 1984

ASSIGNEE-AT-ISSUE: TOSHIBA CORP

PUB-TYPE: April 2, 1986 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 03G005#5

IPC ADDL CL: G 03G005#8, G 03G005#14

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To remove the generation of an interference stripe pattern due to the reflected light from the surface of an electrophotographic sensitive body and that of the surface of a substrate and to make the sensitive body suitable for a laser printer by forming a light absorbing area having a specific value or more of a light absorbing factor to incident light.

CONSTITUTION: [The light absorbing area 13 (-1)having 3,000cm (-1)or more light absorbing factor to incident light from a semiconductor laser is formed as an amorphous Si layer containing B and H within 0.1W10[mu] thickness range on a conductive substrate 12. Then an amorphous Si layer is formed on the area 13 (-1)to form a photoconductive layer 13. Thus, the generation of uneven density due to the interference between the reflected light from the surface of the electrophotographic sensitive body 11 and that from the surface of the substrate is removed and the high quality of pictures can be obtained. Especially, the sensitive body suitable for a printer using a laser as its light source can be obtained.

19 日本国特許庁(JP)

⑩公開特許公報(A)

昭61-63845

⑤Int Cl 4 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和61年(1986)4月2日 G 03 G 5/05 1 0 3 7381-2H 5/08 1 0 5 7381-2H 7381-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 電子写真感光体

②特 願 昭59-184536

20出 願 昭59(1984)9月5日

⑫発 明 者 三 城 明 川崎市幸区柳町70 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明 紐 包

1. 発明の名称

電子 写真 感光 体

2. 特許請求の範囲

(2) 光吸収領域が可電性誘板に接していることを特徴とする将許請求の範囲第1項記載の電子写真感光体。

(3) 光導館層がシリコン原子を母体として含む非晶質材料によつて形成されることを特徴とする特許納水の範囲第1項記載の進子写真感光体。 (4) 光導電層がシリコン原子を母体として含む微結晶を有することを特徴とする特許歌の範囲第1項乃至第3項のうちいずれかに記載の電子写真感光体。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、電子写真感光体、 符にレーザーブ リンター用電子写真感光体に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

位子写真感光体として、近年非晶質シリコン(以下 a-Siと街くo)が光海健性材料として、注目されている。従来電子写真感光体としては、せいと、ないないない。 では、他のでは、他のでは、他の理由により急速に製品としての安求が高まってきている。

一方、近年、ファクシミリ、コンピューター等のOA機器の端末に感光体を用いた電子写真方式のブリンターが開発されてきている。 これらのブリンターのうちレーザーを光源とした電子写真方式レーサーブリンターはその光源として、He-Ne. Ar等のガスレーザーが用いられ

てきたが、 放近、 装置の小型化, 低コスト化. 変調の行ない 易さ等の点で半導体レーザーが用 いられるようになつてきた。

ところが、光源化半導体レーザーを用いた電子写真方式レーザーンターの感光体にaーSiを利用する場合、半導体レーサーも発掘のサーものが現在のところでは光感度が低く使用が困難をしたとこのでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないでは、ないではない。、光学的ハンドキャッスの

係数が3000cm⁻¹ 以上の光吸収領域を有し入射光が導電性基板に到達するまでに、入射光を吸収して導電性基板の反射光を低波させ、干砂効果による画像の微度むらを防止する電子写真感光体である。

(発明の実施例)

本発明は、以上の様な事情にもとづいてなされたもので、電子写真感光体要面の反射光と、導電性基板上の反射光との干渉による画像の段度むらの発生を防止する電子写真感光体を提供するととを目的とする。

(発明の概要)

本発明は、上記目的を遊成するために導促性 基板上に光導電圏を形成してなる電子写真感光 体において光導電圏中に入射光に対する光吸収

科ガス例をはSiH4、Si2H6 ガス等を導入する。拡散ポンプにより排気系29で、反応容器20の内部を真空にし成膜中はメカニカルブースターポンプにより排気系30から排気を行う。

次に本発明の一実施例の電子写真感光体の検 式的構成図を第1図及び第3図構成は導電性 で示す電子写真感光体11の層構成は導電性 板12の上に光導電層13を設して光吸収 は3中に導電性 ま板12に接触して光吸収 は3中に消電はいるの光導電層13は りの光速ではいるの光導電層であり、 光吸収 は 3 ー 1 は 0.1 μm ~ 1 0 μm 程度 の原さが適当であり、半導体レーザーの入射光の に対する光吸収係数が30000m⁻¹以上である。

また第3図に示す電子写真感光体31の脳構成は、時電性基板32,の上に光導電層33を成版し、光導電腦33の導電性基板32に接触する領域に光吸収層34が設けられている。光導電層33は第1図と同様、シリコン原子を母体として含む非晶質層であり、光吸収層34は

以上の様に電子写真感光体にないで、 導電性 基板の上に設けられた光彩電配の半導体 に を触する領域に、 入射光としての半導体 レーザーの発掘 放長に対する光 数収 係数を 3000cm⁻¹以上にすると、 導電性 基板、 すなわち A & 楽管 に レーザー光 が到達する 入射 光 量を 収して A & 紫管に到達する 入射 光 量 を 収して A & 紫管に到達する 入射 光 量 を 、 での反射 が低波 し、 そ 管 果電子写真感光体表面 での反射光と A & 楽管か

反射してa-Si電子写真感光体の内部から出て a-Si電子写真感光体の内部から出て 分光反射率となり来りない。 分満たしりるものである。一方第5図では、 790 µm の皮をでの a-Si電子写真感光体ありれてある。 の分光反射率を示す点では22%であれての分光反射率を示す点では22%でありない。 30%となりないでの点でのがよっる。 引いた8%が内部とはないでのかから出て なり、第4のとないないないないないないないない。 収りがたる。 引いた8%が内部としているとないないないないの にはないないないないないないないないないないないないないない。 収りがたる吸収していることがわかる。

たか、光導電階がシリコン原子を母体として 含む設結晶を有する場合、この微結晶の光波収 係数は3000cm⁻¹~10⁴cm⁻¹である為、 光吸収領域による効果が向上する。

以上の様な光致収額版を有する a-8 i 電子写真 & 光体を用いて、790μm の発振 破股を有する 半海体 レーザーを搭載したレーザーブリンターで画像サンブルをとつた場合、干渉効果に

らの反射光との干渉効果による恐度むらが生じないようになる。

具体的には、従来の導電性基板上の光導電局 に光吸収領域を有したい a-Si筑子写真感光体 の分光反射率スペクトルを第4凶に、また本発 明の一実施例であるa-Si電子写真感光体の分 光反射率スペクトルを第5図に示す。第4図、 第5図において実線は実験で得られたグラフで あるが、干渉効果で山と谷が生じているため、 平滑化を行なりと破線のようになる。ことで 7 5 0 μm 以上の長波長領域においては、干渉 効果にAl教管からの乱反射が加わり、反射率 が大きくなつているため、点線のように短波長 個と彼の形をそろえて、平滑化すると一点鎖額 のようになる。このように補正した後、第4凶 をみると点Aは790μm の放長での a-8 i電 子写真感光体表面からの分光反射率を示し19 メとなつている。点Bは790 μm の波長での 分光反射率を示し3 7 %となつている。点 B の 値から点Aの値を引いた18分が避電性基板で

よる概度むらのない良好な陋僚を得ることができた。

(発明の効果)

以上説明したよりに、本発明によれば干渉編による設度むらのない良好な画像を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第3 図は本発明の一実施例の電子写真感光体を示す模式的 概成図、第2 図は本発明の電子写真感光体を成膜するための成膜装置の概略構成図、第4 図は従来の電子写真感光体の分光反射率スペクトルを示す図である。

代理人弁理士 則近返佑(ほか1名)

